ELECTROPORATION

Patent Number:

JP62228277

Publication date:

1987-10-07

Inventor(s):

OKADA KAZUYA; others: 02

Applicant(s):

KIRIN BREWERY CO LTD

Requested Patent:

☐ JP62228277

Application Number: JP19860069080 19860327

Priority Number(s):

IPC Classification:

C12N15/00; C12N13/00

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To efficiently obtain plant protoplasts containing exogenotes, by reducing impulses by electric pulses, mainly using KCI as an electrolyte in a buffer solution and subjecting the plate protoplasts to electroporation.

CONSTITUTION:Plant protoplasts in a state dispersed in an isotonic buffer solution together with a genetic substance are subjected to electroporation in which electric pulses are applied through a condenser under condition of 250-2,500V voltage of the electric pulses based on 1cm distance between electrodes for applying the pulses, 0.4-300muF condenser capacity based on 1cm<2> area of the electrodes for applying the pulses and KCI as a main electrolyte contained in 15-210mM concentration to introduce the abovementioned genetic substance into the above-mentioned plant protoplasts and afford the aimed modified protoplasts in high yield.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

⑨ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62 - 228277

@Int.Cl.1

識別記号

庁内整理番号

◎公開 昭和62年(1987)10月7日

C 12 N 15/00 13/00 //(C 12 N 15/00 C 12 R 1:91) 7115-4B 7133-4B

審査請求 未請求 発明の数 1 (全8頁)

母発明の名称

仓発 明

エレクトロポレーション

②特 願 昭61-69080

贸出 願 昭61(1986)3月27日

渚

和也

名古屋市千種区松竹町2丁目55 青山方

② 発明者 長田

敏 行

岡崎市江口3丁目7番地10号 キングスコート江口201号

到 2

愛知県愛知郡日進町折戸藤塚56-1313

创出 願 人 與蘇麦酒株式会社

建

東京都渋谷区神宮前6丁目26番1号

②代 理 人 弁理士 佐藤 一雄 外2名

9] 和 玛

1. 発明の名称

エレクトロポレーション

2. 特許請求の範囲

1. 植物プロトプラストを遺伝物質と共に等限緩衝波中に分散した状態においてコンデンサーを介して電気パルスを印加することからなるエレクトロボレーションに付すことによって設遺伝物質を該植物プロトプラスト中に導入する方法において、このエレクトロボレーションによる植物プロトプラストの遺伝物質の導入法。

- (イ) 電気パルスの電圧が、パルス印加用電板間の距離1~につき250~2500Vであること。
- (n) コンデンリー容品が、パルス印加川社 板の面積 1 点につき 0 . 4~300 μ F でめるこ

٤.

- (ハ) 観笛波が主要電解質としてKCIを 15~210mMで濃度で含むものであること。
- 2. 電圧が500~1200V/cmである、 特許請求の範囲第1項記載の方法。
- 3. コンデンリー容配が20~60 H F / cd である、特許請求の範囲第1~2 頃のいずれか 1 項記載の方法。
- 4. 遺伝物質が、RNA、DNAおよび植物 ウィルス粒子からなる群から選ばれる、特許請求 の範囲第1~3項のいずれか1項記載の方法。
- 5. KCI 勘度が20~180 mMである、 特許請求の範囲第1~4項のいずれか1項記載の 方法。
- 6. 緩衝波のD目が5~8である、特別請求 の範囲第1~5項のいずれか1項記載の方法。

3. 発明の詳朝な説明

(発明の背景)

技術分野

本発明は、エレクトロポレーション技術に関する。さらに具体的には、本発明は、エレクトロポレーションによって植物プロトプラスト中に外来遺伝子を導入する方法の改良に関する。 換話すれば、本発明は、外来遺伝物質を包有する植物プロトプラストの製造法に関する。

植物和股中にRNA分子を導入することは、観路内でのmRNAの機能を研究するための有用な手段である。このことは、自己増殖能を持つmRNA、たとえばプラス類RNAウイルスのゲノムRNA、の場合に特にいえることである。また、DNA分子を植物和股中に導入することは遺伝子の機能に関する研究、ひいては植物和股の形質転換および分子的側面からの改良に有用な手段である。

そして、上記のような理学的な観点に加えて、

最近に至って、このような薬品処理によらない で物理的手段で遺伝物質を導入する直接導入法、 すなわら電気パルスによる方法、が開発された。

この役気パルスによる方法は、プロトプラスト に電気パルスを印刷することによって、すなわら 高い電圧を短時間印刷することによって、プロト 農学的製点からもこの技術は有用である。植物材料を改変して外来遺伝子の形質を持たせるためには、外来遺伝子を植物制度中に導入する必要があるからである。

先行技術

植物和胞中に外来遺伝子を導入する方法には、 現在のところ二種類が知られている。すなわら、 アグロバクテリウムを仲介としてTiプラスミド (またはその一部)を外来遺伝子用ベクターとし て使用する方法、および植物プロトプラストへ外 来遺伝子を直接導入する方法、である。

これらの二種類の方法のうち、前者は、外来遺伝子導入という目的に対して間接的な手段であるという生料の問題点の外に、特に単子葉植物への遺伝子導入が一部のものでしかできないことならびに遺伝子をTiプラスミド上の特定の部分に導入するまでの手順が複雑であること、等の欠点がある。

一方、後者の直接導入法は、植物種に制限がな くしかも操作が簡単であるという要請に近づいた

プラスト表面に一時的に小孔(ポア)を聞けて、 そこから遺伝物質を導入することからなるもので あって、エレクトロボレーションと呼ばれている。 電気パルスの印加が装置的にも方法的にも簡便で あるので、エレクトロポレーションは工森的資格 嫌人法としては大いに頭蛛のあるものである。

特開昭62-228277 (3)

%程度と計算される)であるからである。そして、このような政命的な問題に加えて、遺伝物質の導入事があまり高くない(たとえば、生存分の60 %程度)という遺伝子導入手段としては本質的な問題があるのである。

生存率が低いという問題は、電気パルスの簡単を弱くすることによって解決することができよう。すなわち、電気パルスの印加は、たとえば前記の例では電圧350Vの電気エネルギーを940ルドのコンデンサーを介して知時間に放出させることによって行なわれているが、コンデンサーの容別をたとえば100ルドにすることによって残存率および生存率がそれぞれ80~90%程度および90%程度にまで両上することを本発明者らは見出している(後記比較例2多照)。

しかしながら、そのような手段を調すると、遺伝物質導入率が悪化する(たとえば、前記の例での60%程度が40%程度に低下する)ことが判明したのである。

電気パルス印刷によるプロトプラストへの遺伝

トロポレーションに付すことによって設造伝物質 を該植物プロトプラスト中に導入する方法におい て、このエレクトロポレーションを下記の条件下 に行なうこと、を特徴とするものである。

(イ) 電気パルスの電圧が、パルス印加用電 転倒の距離 1 cm につき 2 5 0 ~ 2 5 0 0 V である こと-

(ロ) コンデンサー登品が、パルス印加用電 框の面積 1 ml につき 0 . 4 ~ 3 0 0 μ F であるこ

(ハ) 緩衝波が主要温解質としてKCIを 15~210 mMの濃度で含むものであること。効果

本発明によれば、処理されたプロトプラストの残存率/生存率向上を選伝物質導入率向上との両方が実現可能である。これらの両者が拮抗的関係にあることは前記したとところであって、緩衝波中の電解質を比較的多量のKCIとすることによってこれらの両者が開時に向上するということは思いがりなかったことというべきである。

物質導入の促進ということが、前記のようにエレクトロポレーションサなわち「電気的な錯孔」にほくものであるとすれば、残存やイ生存やとは活抗的関係にある訳であるから、低容及コンデンサー使用に厭して認められた違って 中の低下は首負しうるものであるし、また従って 電気パルスによる衝撃の様和という方類はエレクトロポレーション技術の前記の問題点を解決する 手段としては妥当ではないということにもなる。

変 旨

本発明は前記の点に解決を与えることを目的とし、電気パルスによる衝撃を緩和すると共に抵折 被中の鍵解質を主としてK C 」とすることによっ てこの目的を達成しようとするものである。

(発明の展復)

すなわち、本発明によるエレクトロポレーションによる植物プロトプラストへの遺伝物質の導入 法は、植物プロトプラストを遺伝物質と共に等張 観觸被中に分散した状態においてコンデンリーを 介して電気パルスを印加することからなるエレク

従って、本発明によれば、エレクトロポレーション技術固有の利益、すなわち製造的にも方法的にも関便であること、に加えて、高率で改変プロトプラストを舞ることができる。

(発明の具体的説明)

エレクトロポレーション装置

本発明によるエレクトロポレーションは、前記(イ)~(ハ)の点を除けば、従来公知のエレクトロポレーションと木質的には異ならない。木発明と矛盾しない限り、従来提案されるであろうエレクトロポレーションの改良もまた木発明に適用しうることはいうまでもない。

エレクトロボレーションの内容ないし装置は、 窓付の図に模式的に示した通りである。放電権に はある距離を置いて対向するある面積の電板が少 なくとも一対設けてあって、対向電板固で放置が 起るようになっいる。エレクトロボレーションを 実備する場合には、先すスイッチを充電側にして 「電源」 - 「コンデンサー」回路が形成されるようにしてコンデンサーに電気エネルギーを貯留さ せてから、スイッチを放電側にして「コンデンサー」 - 「放電槽上回路が形成されるようにして、 対向電板間に存在するプロトプラスト類の液に瞬 間的に電流を流れさせる。

このようなエレクトロボレーション教習は、各様の改変が可能であることはいうまでもない。 にとえば、コンデンサーを直列または並列に複数的使用して充電・放電間の問題を短縮すること、放電性の電極を傾用される典形的な形状である板の付りに体その他の形状にしたり、放電性内には数対に複数の使用すること、あるいは放電槽内の関切に対しません。 あるいは放電槽内のプロトプラスト懸濁液を設置によりまたは複数で応じて実施することができる。

本発明は、上記のようなエレクトロボレーションを、前記した特定の条件(イ)~(ハ)の充足 下に実施することからなるものである。

Ilydroxyothylpiperazine - N° - 2 - ethanesulfon ic acid) その他であり、等級化剤がたとえば D・マンニトール、Dーソルビトール、ショ벮その他であるものである。p H は 5 ~ 8 程度が好ましい。

報節被は製質イオンとして1 備または2 値のイオン、特にアルカリ金銭イオンまたはアルカリ土類金銭イオン、を含むが、木発明はこのような製質イオンの全部または一部が15~210 mM、好ましくは20~180 mM、の競良のKC+でめるということを特徴の一つ(要件(ハ))とするものである。

このような 等 張 級 断 液 中 の プ ロ ト ア ラ ス ト の 額 度 は 任 意 で あ る が 、 $10^4\sim10^7$ 相 胞 / 威 、 好 ま し く は $10^6\sim6\times10^6$ 相 胞 / 威 、 程 度 で あ る こ と が ふ つ う で あ る 。

消伝子物質

プロトプラストに導入すべき遺伝物質は、 RNA、DNAおよび植物ウイルス粒子が代表的である。

プロトプラスト懸渦波

プロトプラストの分散線をなす等張級衝液は、 合目的的な任意のものでありうる。具体的には、 たとえば、パッファーがたとえばMES(すなわ ち、2 - (N - Horpholino)ethanesulfonic acid)、 リン酸塩、HEPES(すなわち、N - 2 -

本発明では、ウィルス粒子をも遺伝物質として扱っていることに留意されたい。ウィルス粒子は、外没タンパクに放置されていてもその内部にはRNAまたはDNAを持つところから、これを遺伝物質として取扱うことができるはかりでなく、本発明方法によるプロトプラストへの導入が確認されてもいるからである。なお、本発明者らが通伝物質として実験に使用したものは、タバコモザイクウィルス(CMV)およびキウリモザイクウィルス(CMV)がよびキウリンととしてよれている。というには、タバコンとしている。

選伝物質はエレクトロポレーションの点はプロトプラスト 慰問被中に存在する訳であるが、そのときの説ははRNA およびDNA の場合はたとえば 1~100 μg/ 起、好ましくは5~60 μg/ 起、ウイルス 粒子 の場合 はたとえば 50~1000 μg/ 起、好ましくは100~500 μg/ 起、であることがふつうである。

電圧/コンデンサー容員

本発明の他の要件は、コンデンサーを介して印加すべき電圧が250~2500V/ca、好ましくは500~1200V/ca、であること(要件(イ))、ならびにコンデンサー容量が0.4~300μF/cd、好ましくは20~60μF/cd、であること(要件(ロ))、である。ここで、電圧は対向する循極の距離1caについてのそれであり、コンデンサー容別は対向する循種の面積1cd 当りのそれである。

電極が典型的な板状の外に棒状その他の形状であってもよいことは前記したところであるが、電極の形状がどうあれ、電極の面積(接液部の面積であることはいうまでもない)は対向し合う電極の面積の相加平均を指称するものとする。 領極(および放電値) がどのような形状のものであれ、放電機内のプロトプラスト粒子のできるだけ多くが電気パルスを受けるように配慮すべきことはいうまでもない。

質は電気パルス印刷時に既にプロトプラストと共存していることが好ましい。上記したところから、 遺伝物質共存在下に電気パルスの印加を行なった ときも、印加後もたとえば10分間配度は懸濁液 を放置しておいて遺伝物質のプロトプラストへの 導入率を向上させることが好ましい。

エレクトロボレーションの際の温度は、0~35℃程度がふつうである。温度が高すぎるとアロトプラストの破壊をもたらすからであり、一方低温すぎると連結によるプロトプラストの破壊がおこるからである。

改変プロトプラストの処理

上記のようにしてエレクトロボレーション処理 プロトプラストは、適当な回路手段によって集め、 培養和脱壁の再形成その他の処理を施すなどし、 さらに適当な手段によって遺伝物質が導入された ものを選抜して、適質利用することができる。

11: 52 W

実験例1 (RNAの得入)

(イ):エレクトロポレーション装置

放置/電気パルスの印加

電気パルスの長さは、本発明で限定する光圧およびコンデンサー容量の下では 0.5~30ミリや (ms)、好ましくは 3~10ms、であることがふつうである。ここで、電気パルスの長さとは、パルスの初期遺圧(パルスの初期遺圧は、回路の内部抵抗のため、充電電圧より低い)が 1/e (c: 自然対数の 底) に落ちるまでの時間 (t E) を意味する。

エレクトロポレーションは系での被導入物の存在を必須とすることはいうまでもないが、被導入物は必ずしら電気パルス印加時に存在していなくてもよい。何故ならば、電気パルスの印加によって形成された小孔はすぐには閉じないこと、また、事実、たとえば電気パルス印加10分役のプロトプラスト 懸濁被にRNAを添加してもプロトプラストの50%にRNAが導入されること、が本定明者らの実験によって確認されているからである。もっとも、電気パルス印加とRNA添加との関が長くなるにつれて導入率が低下するから、遺伝物

実験に供した装置は手製であって、図示の構成 のものである。電源は、電気泳動用電源(V - C スタピライザー、モデル「SJ‐1061」、 A t t o h 社製) である。 図示の構成ではコンデ ンサーは1個だけであるが、様々な程度の電気放 **運を得るために、個々にあるいは組合せて使える** ように、1、10、17、100、220および 4 7 O μ F の容量のコンデンサーを回路に並列に 配置した。コンデンサーは、474ドのものが日 本ケミカルコンデンサー(株)(貫栖市)刻であ る外は、すべて信栄通信(株)(伊那市)製であ る。放電槽は、分光光度計に使うポリスチレンま だはガラス製のキュペット(内径10×12× 5 ㎜) 中に 4 ㎜の 間隔をおいて 2 枚のステンレス 類板(10×42×0. 5 mm)を配置したものか らなる。電極間の電気放電は、シンクロスコープ (モデルV-155(株)日立製作所製)を使っ で調べた。

(ロ) プロドプラスト

プロトプラストは、長山らの方法(Nol.Gen.

Genet. 184, 161 - 165(1981))によって、タバコ (Nicotiana tabacus L.cv. Bright Yellow 2. cell line BY2)、ニチニチソウ(Vinca rosea) およびイネ(Oryza sativa)の懸濁培養細胞から 舞製した。なお、及田らの方法で使用するセルラーゼ・オノズカ・RSの代りに、セルラーゼ YC(磁進製薬製)を使用して得たプロトプラストをも使用した。

タパコ葉肉プロトプラストは、長田の方法 (Encyclopedia of Plant Physiology, New sories, Vol. 17, pp491 - 507 Springer Verlag 刊) によって、タパコ (M. tabacum L.cv. Xanthi nc) から単鍵した。

(ハ) ウィルスRNA

R N A は、初永らの方法 (Virology , <u>113</u>,752 - 760(1981)) によって、タバコモザイクウイルス (T M V) およびキウリモザイクウイルス (C M V) の粒子から単錐した。

- (ニ) エレクトロポレーション
 - i. (タバコ感得培養制度、TMV-RNA、

周はにエレクトロボレーションを行なった。このときの該プロトプラストの残存率は92%、24時間後の生存率は残存していたものの89%(供はプロトプラストの82%)で、そのうちの85%(周70%)のものがCMVに懸染していた。また、このときの電気パルスのほさは7E≒6ミリ砂であった。

iii. (タパコ製酒培養銀胞、TMV-RNA、 リン酸塩-140mM KClの例)

MES-70mM KCIの例)

TMVの感染率は蛍光抗体法Virology, <u>38</u>,497 - 499.(1969)) で検定した。またこのときの電気パルスの長さはでモニ 6ミリ砂であった。

ii. 〈タバコ想商店芸和心、CMV-RMA、 MES-70mM KClの例)

前記iにおいて、TMV-RNAを30μg/ ■数度のCMV-RNAに置き換えて、前記iと

iv. (タパコ懸褐培養相脱、TMV-RNA、 HEPES-70mM KCIの例)

前記 i において、70mM K C I および300mM D - マンニトールを含む5mM M E S 報 衝 波 を、70mM K C I、5mM C a C I 2 および300mM D - マンニトールを含む5mM H E P E S 超 断 液、pH7.0に 数 き 換 え て、前記 i と 周 様 に エレクトロボレーションを行なった。このと きの 弦 プロト アラストの 残 存 年 は 7 9 %、24時 間 後 の 生 存 率 は 残 存 し ていたもの の 75%(供 試 プロト アラストの 5 9 %)で、その うちの 77%(倒 4 6 %)の ものが TMVに 懸 染 し ていた。

V. (ニチニチソウ製調培養組版、TMV-RNA、MES-70mM KCIの例)

前記 i において、タバコ製画培養補股のプロトプラストをニチニチソウ製関培養網路のプロトプラストに置き換え、同様にエレクトロポレーションを行った。この時のプロトプラスト残存単は95%、24時間後の生存単は90%(供試プロ

トフラストの86%)であり、生存プロトプラストの73%(阿62%)のものがTMVに感染していた。また、このときの電気パルスの長さはて E ≒ 6 ミリ杪であった。

vi. (イネ製陶塩塩粕塩、CMV-RNA、 MES-70mM KClの例)

前記ににおいて、タバコ懸濁培養細胞のプロトプラストをイネ懸濁培養細胞のプロトプラストに 対き換えて、同様にエレクトロボレーションを行った。この時のプロトプラスト残存率は97%で、 24時間培養後の生存率は99%(供試プロトプラストの96%)であり、生存プロトプラストの 37%(同36%)がCMVに懸染していた。

vii. (タバコ菜肉類-脂、TMV-RNA、 MES-70mM KCIの例)

前記:において、タバコ懸濁培養制限のプロトプラストをタバコ延内細胞のプロトプラストに置き換え、電圧200Vで、エレクトロボレーションを行った。この時のプロトプラスト残存率は96%で、24時間後の生存率は97%(供益プ

ー容型 9 4 0 μ F を钳圧 3 0 0 V 、コンデンサー容型 1 0 0 μ F に 型き換えて、 比較 例 1 と 同様に エレクトロポレーションを行なった。 このときの 該プロトプラストの残存率は 8 0 % 、 2 4 時間後 の生存率は残存していたものの 7 0 % (供試プロトプラストの 5 6 %) で、そのうちの 3 9 % (周 2 2 %) のものがTMVに感染していた。

変偏例2 (DNAの将入)

i. 実施例 1 の (二) - i の T M V - R N A を 1 Ο μ Q / 減の D N Λ - 1、または D N A - 2 に 2 き換え、 同様に エレクトロボレーションを 行った。 この 時の 残存 率、生存 率は 実施 例 1 の (二) - i に同じであった。 6 ~ 3 6 時 将 数 した 細 風 を 回収 し、 細 胞 と 向 環 の 0 . 2 5 M ト リ ス 報 街 被 (p H 7 . 8) を 加 え、 超 音 波 発 生 装 間 (ト ミ ー 社 製) で 和 的 を 該 域 し た。 6 5 ℃ で 1 0 分 間 加 温 し 1 6 0 0 0 × g / 5 分 間 / 4 ℃ で 遠 心 し、 上 流 を 回収 した。

上指 4 0 μ l に、 4 0 μ l の 0 . 2 5 M T r i s (p H 7 . 8) 、 1 μ l の ¹⁴ C 標 歌 クロ ロトプラストの 9 3 %) であり、生存プロトプラストの 4 4 % (闘 4 1 %) が T M V に 感染していた。

比较例-1

タバコの融調培養制取のプロトプラストを10mm KCI、60mm Na CIおよび300mm D-マンニトールを含む5mmリン 機関衝波、pH7.0に3×10⁶ 細胞/最の遺皮に懸調させ、TMVのRNAを40μg/最の遺皮となるように提加し、このようにして調製した供試被の1 最に実施例1の装置において電圧350Vで940μFのコンデンサーを用い、1回の電気パルスを与えた。このときの数プロトプラストの残存率は50%、24時間数の生存率は残けしていたものの67%(供試プロトプラストの34%)で、そのうちの60%(個20%)のものがTMVに感染していた。また、このときの電気パルスの長さはでE=18ミリ秒であった。比較例-2

上校例1において、電圧350V、コンデンサ

ラムフェニコール (O . 1 μ C i 、5 0 m C i / m m o l . N E N 社 製) を加え、3 7 ℃で 5 分 型 加温し、4 m M アセチル - C o A 2 O μ l を加え、3 7 ℃で 1 時間 反応させた。

反応後、500µ1の酢酸エチルを加え、混削して、反応を止めると同時に 14 C - クロラムフェニコール及び反応生産物である 1 - アセチル・クロラムフェニコール、3 - ジアセチル・クロラムフェニコールを酢酸エチル酸に加出した。酢酸エチルの酸というので、濃縮し、シリカゲルの砂粒上にスポットし、クロロホルム:メタノール(95:5)の砂塊で砂倒クロマトグラフィーを行い、溶媒を自然気化後、オートラジオグラフィーを行った。

その結果、リケ精集由来DNAまたは風核生物内でクロラムフェニコール耐性遺伝子を発見するDHR325DNAを用いた場合、反応生産物であるアビチル化クロラムフェニコールは得られなかったが、DNA・1、DNA・2を用いた場合はアビチル化クロラムフェニコールを得た。その

特開昭62-228277(8)

DNA-1は、ノバリン合成解素のプロモーター下流にクロラムフェニコールアセチル転移酵素の構造遺伝子を継ぎ、さらにその下流にノバリン合成酵素の3、下流配列(poly Aシグナルを含む)を軽いだものをプラスミド pBR322にクローン化したものである。DNA-2は、DNA-1の、ノバリン合成酵素のプロモーターをカリフラワーモザイクウイルスの35Sプロモーターで散き換えたものである。

ii. 実施例 1 の (ニ) - 1 の T M V - R N A を 1 O μ y / 融の D N A - 3 に 設き換えて、 同様 にエレクトロポレーションを行った。 この 町 の 残 で率のよび生存率は、実施図1の(二)-1に同じであった。4~7日間項放和圏を培地で洗い、約10⁴個/成で0.8%アガロース、10μg/成の抗生物質G418(ジェネティシン、ジンコ社製)を含む反同らの培地(Molecular and General Genetics, 184、161-163(1981))に埋め込み、培養した。

その結果、サケ桁型由来のDNAを用いた棚腔群は、この培地上では死滅したが、DNA-3を用いた棚間はよりコロニーを初た。この時の形質転換細胞の出現類度は、10⁻³~10⁻⁴であった。また、これら形質転換 体より DNAを行ったとこれら 形質 転換 なより DNA 中に 和みしたことを かい 入した DNA が 棚 脳 DNA 中に 和み の は ストー で の クロラムフェニコールアヒチル 転移 酵素の 構造 辺 伝子で 迎き 換えたもので ある。

実施例3(ウイルスの導入)

実施例 1 の (ニ) - i において、TMV-RNAを500μg/配のTMV粒子またはСMV粒子に設き扱えて、同様にエレクトロポレーションを行なった。このときの数プロトプラストの 5 存率、2 4 時間後の生存率は実施例 1 の (ニ) - i と同じであった。生存プロトプラストの 7 MV 域条率は 3 0 % (供試プロトプラストの 2 4 %)、СMV磁条率は 3 7% (同 3 0 %) であった。

4. 図面の簡単な説明

図面はエレクトロポレーション装置を模式的に示す説明図である。

出願人代即人 佐 醛 一 維

